

碳化硅技术基本原理 生长、表征、器件和应用

作者：（日）木本恒畅（Tsunenobu Kimoto），（美）詹姆士A.库珀（James A. Cooper）
著

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：2018

总页数：500

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/14416621.html>）查找全本
阅读方式

碳化硅技术基本原理 生长、表征、器件和应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/14416621.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/14416621.html>

书名：碳化硅技术基本原理 生长、表征、器件和应用